

# 日本写真学会

## 第22回アンビエント技術研究会

アンビエント技術研究会では、写真科学技術の発展的応用の観点から、材料とプロセスの連携に重点を置き、人の周囲にいつでも必要なときに利用できる電子機器環境の実現に役立つ新しい有機電子材料の科学と技術について議論しています。その要素技術の一つであるプリントドエレクトロニクスの世界では、低温溶液プロセスに適した有機半導体材料や金属材料の研究開発が進み、実用レベルの性能を示す素子もできるようになりつつあります。いよいよ、これらの素子を組み合わせて構成される機能デバイスと人との相互作用の最適デザインを描き、それに適合する、素子、プロセス、および材料のめざすべき目標を明確化することが求められます。

第22回の研究会では、『ソフトクリスタル』と『有機半導体単結晶薄膜の作製技術』の研究で知見をお持ちの研究者から解説していただき理解を深めたいと考えました。いつも通り、十分に時間を取っておりますので、しっかり議論ができればと思います。是非、奮ってご参加ください。多くのご参加をお待ちしております。

— 記 —

【日 時】：2018年11月19日(月) 15:30~18:00

【場 所】：東工大蔵前会館 小会議室2

大岡山駅(東急 目黒線, 大井町線)改札口正面

【交 通】<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>

【定 員】20名(定員を超えた場合はお断りする事もございますので、ご了解願います)

【参加費】無料

【参加申込】2018年11月12日までに日本写真学会HPよりお申込みください。

[http://www.spstj.org/event/nissya\\_e\\_syosai\\_193.html](http://www.spstj.org/event/nissya_e_syosai_193.html)

先着順で受け付けますが、定員を超えた場合はお断りする可能性があります。あらかじめご了承ください。

【問合せ】：(一社)日本写真学会事務局 アンビエント技術研究会係

〒164-8678 東京都中野区本町2-9-5 外線 03-3373-0724

E-mail [spstj@pht.t-kougei.ac.jp](mailto:spstj@pht.t-kougei.ac.jp) Fax 03-3299-5887

### 【第22回研究会技術テーマ】 テーマと講師

講演1 15:30 ~16:30 (予定)

『ソフトクリスタル』(仮題)に関する講演

東京工業大学 化学生命科学研究所 教授 福島孝典先生

講演2 16:30~17:30 (予定)

『有機半導体単結晶薄膜の作製技術』(仮題)に関する講演

産業技術総合研究所/東京大学 教授 長谷川達生先生

注意：講演の間、講演の後に質疑および交流の時間をとりますので、講演終了時間、研究会終了時間は変わる可能性がありますので、ご了解願います。

日本写真学会アンビエント技術研究会

主査：半那純一(東工大)、副主査：稲垣由夫、宮本公明、飯野裕明(東工大)、加藤隆志(富士フイルム)  
事務局：山岸治

以上